<del>ڗ</del>ۅۛۿۺ؋ۑڔڹۣؼ

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۴، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۹۳

# مهندسی گاف نوار فوتونی در بلورهای فوتونی یک بعدی با استفاده از ضرایب فرنل و مقایسهٔ آن با نتایج روش ماتریس انتقال

صمد روشن انتظار ٰ، عبدالله رحمت نظامآباد ٰ، حسين افخمی ٰ <sup>ر</sup> ٔ و باقر رحمت نظامآباد ٔ

۱. دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز ۲. گروه فیزیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ۳. گروه فیزیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل پست الکترونیکی:afkhami@azaruniv.edu

(دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۹/۲۱ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۳/۲/۱۷)

#### چکيده

در این مقاله گاف نوارهای بلور فوتونیکی یک بعدی با استفاده از دو روش ماتریس انتقال و روش ضرایب فرنل مقایسه می شود. در روش استفاده از ضرایب فرنل، با در دست داشتن ضرایب شکست هر یک از لایه او هم چنین زاویهٔ تابش اولیه به سطح بلور، ضرایب فرنل عبوری و بازتاب بلور محاسبه شده و بعد شرطهای لازم و کافی برای بازتاب صد درصدی از سطح بلور متشکل از دی الکتریکه ای دو لایه ای به دست می آیند. با در نظر گرفتن این نکته که برای داشتن گاف نوار باید ضریب بازتاب به واحد میل کند گاف نوارهای بلور به دست می آید. ولی روش ماتریس انتقال دارای پیچیدگی هایی هست که می توان به حل معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبهٔ دوم، اعمال شرطه ای پیوستگی مؤلفه های مماسی میدانها و اعمال شرط بلوخ اشاره کرد. هر چند در نهایت نتیجه هایی که با این دو روش برای گاف نوار بلوره اب دست می آیند کاملاً با هم مطابقت دارند.

**واژههای کلیدی:** بلورهای فوتونی، گاف نوار، ضرایب فرنل، ضریب بازتاب، ماتریس انتقال

## ۱. مقدمه

از نظر اپتیکی، بلورهای نوری ساختار تناوبی از دیالکتریکها در یک، دو یا سه بعد هستند که ضریب شکست در آنها بهصورت تناوبی تغییر میکند [۱و۲]. این تناوب سبب ایجاد نواحی ممنوعه یا گاف نواری برای امواج الکترومغناطیسی میشود [۳]. با انتخاب صحیح پارامترهای بلور، ایس گاف نواری برای طول موجهای مختلف قابل تنظیم میباشد. نواحی

ممنوعه سبب می شوند تا از این بلورها، برای اهداف مختلف مانند ساختن آینهها، موجبرها، صافیها و ... استفاده شود [۴]. بلورهای فوتونی را بسته به اینکه تناوب ضریب شکست آنها در یک، دو یا سه بعد باشد به سه دستهٔ بلورهای فوتونی یک، دو و سه بعدی طبقهبندی میکنند. روش های مختلفی برای بهدست آوردن ساختار نوار بلورهای فوتونی وجود دارد که می توان به روش هایی مانند روش ماتریس انتقال، روش بسط

برحسب امواج تخت و روش تفاضلات متناهی حوزهٔ زمان FDTD<sup>۱</sup> و روش ضرایب فرنل<sup>۲</sup> اشاره کرد. در این مقاله به مقایسهٔ نتایج حاصل از دو روش ماتریس انتقال و روش ضرایب فرنل برای محاسبهٔ گاف نوارهای سه نوع بلور فوتونی پرداختهایم، و در مورد همخوانی دو روش فوق تحقیق نمودهایم.

## ۲. مفاهیم عمومی

 ۲. ۱. محاسبهٔ ساختار نوار بلورهای فوتونی با استفاده از روش ماتریس انتقال

روش ماتریس انتقال یک روش ساده برای محاسبه و بررسی ساختار نوار یک بلور فوتونی است که برای حل مسئله هایی استفاده می شود که دارای معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبهٔ دوم هستند که بهدلیل ماتریس ۲×۲ بودن آنها به طور مستقیم در یک کامپیوتر محاسبه می شود.

وقتی که یک موج الکترومغناطیسی را بر یک ساختار متناوبی از لایه ها می تابانیم، با استفاده از معادلات ماکسول و پیوستگی مؤلفه های مماسی میدان الکتریکی و اعمال شرط بلوخ، ضرایب دامنه و امواج باز تابشی در داخل هر لایه را به وسیلهٔ ماتریس انتقال به دست آمده به ضرایب دامنهٔ تابش و باز تابیده موج در لایهٔ قبلی ار تباط می دهیم. در نهایت، دامنهٔ امواج تابشی و باز تابشی ورودی را توسط ماتریس انتقال کل که متشکل از حاصل ضرب ماتریس انتقال تک تک لایه ها می باشد به دامنهٔ میدان خروجی ار تباط می دهیم [۵]، یعنی:

$$\begin{bmatrix} E_i \\ E_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_t \\ \circ \end{bmatrix} , \qquad (1)$$

که در آن E<sub>i</sub> و E<sub>i</sub> دامنهٔ میدان تابشی و منعکسی در لایهٔ اول و E<sub>t</sub> دامنهٔ میدان خروجی در لایهٔ نهایی است. ویژگی های ماتریس انتقال بهصورت مقابل هستند:

$$A = D^* \quad g \quad B = C^* \quad g \quad AD - BC = \gamma . \tag{(Y)}$$

يعني با داشتن دو عنصر A و B، ماتريس انتقال معلوم بوده و

مىتوانيم R را به روش مقابل حساب كنيم:

$$r = \frac{E(r)}{E(i)} \quad g \quad R = r \times r^* = \left| r \right|^{\mathsf{Y}} = \left| \frac{E(r)}{E(i)} \right|^{\mathsf{Y}} \quad , \tag{(Y)}$$

که این انعکاس تابعی از عناصر ماتریس انتقال خواهد بود و خود عناصر ماتریس انتقال نیز تابعی از ضخامت لایهها و ضریب شکست آنها هستند. در نتیجه با اندازه گیری بازتابندگی در فرکانس معلوم خواهیم توانست گاف نوارهای بلور فوتونی را بهدست آوریم [۵-۹].

برای مثال برای یک ساختار متناوب متشکل از دو لایه، با مشخصات  $\mu_{\Lambda}, \epsilon_{\Lambda} = \mu_{\Lambda}, \epsilon_{\Lambda}$  برای لایهٔ اول و  $\epsilon_{\Lambda}, \epsilon_{\Lambda} = \mu_{\Lambda}, \epsilon_{\Lambda}$  مشخصات  $\mu_{\Lambda}, \epsilon_{\Lambda} = \mu_{\Lambda}, \epsilon_{\Lambda}$  فسخامت لایه ها و  $\epsilon_{\Lambda} = \epsilon_{\Lambda}$ با به ترتیب ضریب گذردهی لایه های اول و دوم و  $\mu_{\Lambda} = \epsilon_{\Lambda}$ به ترتیب ضریب تراوایی لایه های اول و دوم هستند و  $\theta$  هم زاویهٔ تابش اولیه به سطح بلور است. از شرط پیوستگی مؤلفهٔ مماسی میدان ها و اعمال شرط بلوخ برای مد TE خواهیم داشت:

$$M_{\gamma} = \begin{bmatrix} \cos k_{\gamma_z} d_{\gamma} & \frac{\mu}{k_{\gamma_z}} \sin k_{\gamma_z} d_{\gamma} \\ -\frac{k_{\gamma_z}}{\mu_{\gamma}} \sin k_{\gamma_z} d_{\gamma} & \cos k_{\gamma_z} d_{\gamma} \end{bmatrix} ,$$

$$M_{\gamma} = \begin{bmatrix} \cos k_{\gamma_z} d_{\gamma} & \frac{\mu_{\gamma}}{k_{\gamma_z}} \sin k_{\gamma_z} d_{\gamma} \\ -\frac{k_{\gamma_z}}{\mu_{\gamma}} \sin k_{\gamma_z} d_{\gamma} & \cos k_{\gamma_z} d_{\gamma} \end{bmatrix} , \qquad (\Upsilon)$$

$$k_{1z} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_1} \sqrt{\mu_1} \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{\varepsilon_1 \mu_1}} \quad , \tag{(a)}$$

$$k_{\gamma_z} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{\gamma}} \sqrt{\mu_{\gamma}} \sqrt{1 - \frac{\sin^{\gamma} \theta}{\varepsilon_{\gamma} \mu_{\gamma}}} \quad , \tag{9}$$

بهطوریکه <sub>Kuz</sub> و <sub>Kuz</sub>، مؤلفهٔ بردار موج بلوخ در راستای محور *z*، راستای تناوبی بلور، هستند. که *M* و *M* ماتریس های انتقال بهدست آمده برای لایه های اول و دوم هستند که میدان های ورودی و خروجی را در هر لایه به هم نسبت میدهند. و برای مد TM خواهیم داشت:

<sup>1.</sup> Finite Difference Time Domain

Fresnel coefficients

(۱۳) برقرار باشد  
(۱۳) برقرار باشد  
(۱۳) برقرار باشد  
که طبیعتاً برای هیچ مقدار حقیقی 
$$_{z}k_{z}$$
 برقرار نخواهد بود. در  
نتیجه شرط محاسبه و تشخیص گاف نوار یک بلور با روش  
نتیجه شرط محاسبه و تشخیص گاف نوار یک بلور با روش  
ماتریس انتقال در رابطهٔ زیر خلاصه می شود:  
 $|cos(k_{1z}d_{1})cos(k_{7z}d_{7}) - \frac{1}{7}(x + \frac{1}{x}) \times sin(k_{1z}d_{1})sin(k_{7z}d_{7})$   
(۱۴)

$$t = t_{\lambda}t_{\gamma} + t_{\lambda}t_{\gamma}r_{\lambda}r_{\gamma} + t_{\lambda}t_{\gamma}r_{\lambda}^{\gamma}r_{\gamma}^{\gamma} + \dots$$
(10)

با در نظر گرفتن قسمتهای فاز و اندازهٔ هر یک از ضرایب در رابطة بالا داريم:

$$t = \frac{|t_{\gamma}||t_{\gamma}|e^{i\left(\phi_{t_{\gamma}} + \phi_{t_{\gamma}}\right)}}{\gamma - |r_{\gamma}||r_{\gamma}|e^{i\left(\phi_{t_{\gamma}} + \phi_{t_{\gamma}}\right)}} , \qquad (19)$$

$$|t| = \frac{|t_{1}||t_{1}|}{\sqrt{1 + (|r_{1}||r_{1}|)^{2} - 1|r_{1}||r_{1}|\cos(\phi_{r_{1}} + \phi_{r_{1}})}}$$
(1V)

با ضرب کردن صورت و مخرج رابطهٔ (۱۷) در مزدوج مخرج و جدا سازی قسمت های حقیقی و موهومی آن می توان نوشت:

$$t = \frac{|t_{1}||t_{1}|\cos(\phi_{t_{1}} + \phi_{t_{1}}) + |t_{1}||t_{1}||r_{1}||r_{1}|}{\sqrt{1 + (|r_{1}||r_{1}|)^{Y} - Y|r_{1}||r_{1}|\cos(\phi_{r_{1}} + \phi_{r_{1}})}}{\frac{|t_{1}||t_{1}|\cos(\phi_{t_{1}} + \phi_{t_{1}})}{\sqrt{1 + (|r_{1}||r_{1}|)^{Y} - Y|r_{1}||r_{1}|\cos(\phi_{r_{1}} + \phi_{r_{1}})}}$$
(1A)

در نتيجه مي *تو*انيم  
$$\phi_t$$
 را محاسبه کنيم:



**شکل ۱**. روش محاسبه ضریب بازتاب و عبور r و t در یک دىالكتريك متشكل از دو لايه با مشخصـات اپتيكـي n<sub>1</sub> و d<sub>1</sub> بـراى لايهٔ اول و n<sub>۲</sub> و d<sub>۲</sub> برای لايهٔ دوم.

$$M_{\gamma} = \begin{bmatrix} \cos k_{\gamma z} d_{\gamma} & \frac{\varepsilon_{\gamma}}{k_{\gamma z}} \sin k_{\gamma z} d_{\gamma} \\ -\frac{k_{\gamma z}}{\varepsilon_{\gamma}} \sin k_{\gamma z} d_{\gamma} & \cos k_{\gamma z} d_{\gamma} \end{bmatrix},$$
$$M_{\gamma} = \begin{bmatrix} \cos k_{\gamma z} d_{\gamma} & \frac{\varepsilon_{\gamma}}{k_{\gamma z}} \sin k_{\gamma z} d_{\gamma} \\ -\frac{k_{\gamma z}}{\varepsilon_{\gamma}} \sin k_{\gamma z} d_{\gamma} & \cos k_{\gamma z} d_{\gamma} \end{bmatrix}.$$
(V)

در نتیجه با در نظر گرفتن شرایط مرزی که همان پیوستگی مؤلفه مماسى و عمودى ميدان ها است و اعمال شرط بلوخ داريم:

$$\begin{bmatrix} E(d_{\gamma} + d_{\gamma}) \\ \frac{1}{\mu} \frac{\partial E(d_{\gamma} + d_{\gamma})}{\partial z} \end{bmatrix} = M_{\gamma} M_{\gamma} \begin{bmatrix} E(\circ) \\ \frac{1}{\mu} \frac{\partial E(\circ)}{\partial z} \end{bmatrix} , \qquad (\Lambda)$$

در نتیجه از معادلهٔ (۸) داریم:

$$\begin{bmatrix} E(\circ) \\ \frac{1}{\mu} \frac{\partial E(\circ)}{\partial z} \end{bmatrix} = (M_{\gamma}M_{\gamma})^{-\gamma} \begin{bmatrix} E_{\gamma}(d_{\gamma} + d_{\gamma}) \\ \frac{1}{\mu} \frac{\partial E(d_{\gamma} + d_{\gamma})}{\partial z} \end{bmatrix} .$$
(9)

حال ماتریس انتقال کلی از حاصل ضرب تک تک این ماتریس های انتقال بهدست می آید. با محاسبهٔ رد ماتریس انتقال داریم:

$$\cos k_z (d_1 + d_y) = \cos(k_{1z} d_1) \cos(k_{yz} d_y) - \frac{1}{y} (x + \frac{1}{x}) \times \sin(k_{1z} d_1) \sin(k_{yz} d_y) , \qquad (1 \circ)$$

که برای مد TE داریم:

$$x = \frac{\mu_{\rm h}}{\mu_{\rm Y}} \times \frac{k_{\rm Y}}{k_{\rm h}} \quad , \tag{11}$$

و برای مد TM داریم:

$$x = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_r} \times \frac{k_r}{k_1} \quad . \tag{11}$$

برای اینکه گاف نوارهای یک بلور را محاسبه کنیم باید رابطهٔ

در

$$\phi_t = \tan^{-1} \left[ \frac{\sin(\phi_{t_1} + \phi_{t_1})}{\cos(\phi_{t_1} + \phi_{t_1}) + |r_1| |r_1|} \right] \quad . \tag{19}$$

با توجه به شرطهای زیر در مورد یک لایهٔ دی الکتریک تک لايه [١٠] داريم:

$$|r| > |\sin(\phi_t)|$$
 و  $|t| < |\cos(j_t)|$  . (۲۰)  
در مورد دی الکتریک دو لایه می توان نوشت:

$$\frac{(\rho_{1} - \rho_{\gamma})^{r}}{(1 - \rho_{\gamma}^{r})(1 - \rho_{\gamma}^{r})} \sin \Delta_{\gamma} \sin \Delta_{\gamma} > \cos^{r}(\frac{\Delta_{1} + \Delta_{\gamma}}{r}) \quad , \qquad (\Upsilon\Upsilon)$$

$$\frac{(\rho_{1} - \rho_{1})^{\mathsf{r}}}{(1 - \rho_{1}^{\mathsf{r}})(1 - \rho_{1}^{\mathsf{r}})} \sin \Delta_{1} \sin \Delta_{\mathsf{r}} < -\sin^{\mathsf{r}}(\frac{\Delta_{1} + \Delta_{\mathsf{r}}}{\mathsf{r}}) \quad . \tag{17}$$

در روابط فوق p<sub>t</sub> و p<sub>t</sub> بهترتیب ضرایب بازتاب فرنل هـر یـک از لایهها و ۵٫ و ۵۲ بهترتیب جابه جایی فازی در هر تک مسیر در هر یک از لایه ها می باشند. که روابط (۲۲) و (۲۳) شروط لازم و کافی بـرای محاسـبهٔ گـاف نوارهـای یـک بلـور فوتونى با استفاده از ضرايب فرنل هستند.

### ۲. ۳. بحث

چون در روابط (۲۲) و (۲۳)، ضخامت و ضریب شکست هـر یک از لایههای دیالکتریک تشکیل دهندهٔ ساختار دخالت دارند، پس باید یک انتخاب مناسب برای ضخامت و ضریب شکست هر یک از لایهها داشته باشیم. ضخامتهای d<sub>1</sub> و d<sub>1</sub> باید چنان انتخاب شوند که رابطه های (۲۲) و (۲۳) برای تمامی زوایای  $\frac{\left(\rho_{1}-\rho_{1}
ight)^{T}}{\left(1-\rho_{1}^{T}
ight)}$  صفر تا نود درجه برقرار باشند. چون عبارت درقطبش s بزرگتر از قطبش p است، اگر شرطهای فوق برای قطبش p برقرار باشد بهطور خودکار برای قطبش s نیز برقرار خواهد بود، پس برقراری شرطهای فوق را در قطبش p بررسی میکنیم. چون ۵ طبق رابطهٔ (۲۴) تعریف میشود، پس مقدار آن برای بعضی از زوایا میتواند مساوی  $rac{\pi}{r}$  باشد کـه آن را  $\theta = \theta$  در نظر می گیریم. با انتخاب d به عنوان ضخامت

لایه در ساختار متشکل از دیالکتریک تکلایه داریم:  $\Delta = nd\cos\theta'_{\circ} = d\sqrt{n^{\mathsf{T}} - \sin^{\mathsf{T}}\theta_{\circ}} = \frac{\lambda_{\circ}}{\mathsf{T}} ,$ (74) و چون heta میتواند هر مقداری بین صفر تا نود درجـه داشـته  $\frac{\pi}{2}$  باشد، باید سعی کنیم  $\theta$  را چنان انتخاب کنیم که  $\Delta$  حول بهطور متقارن باشد و این زمانی حاصل می شود که:

$$\frac{d}{\lambda} = \frac{\gamma \Delta}{n + \sqrt{n^{2} - \gamma}} \quad . \tag{7}$$

بیشینهٔ انحراف  $\Delta$  از  $\frac{\pi}{7}$  از رابطهٔ روبرو بهدست می آید:

$$\left|\Delta - \frac{\pi}{\gamma}\right|_{\max} = \frac{\pi}{\gamma} \times \frac{\gamma - \sqrt{\gamma - n^{-\gamma}}}{\gamma + \sqrt{\gamma - n^{-\gamma}}}$$
(79)

با افزایش n از یک به بینهایت، این میزان تغییرات به صفر میل میکند. اگر b از رابطهٔ (۲۵) انتخاب شود، تغییرات A با θ  $\sin \Delta_1 \sin \Delta_7$  به این صورت  $\frac{\pi}{2}$  خواهد بود. در این صورت  $\sin \Delta_7$ حول عدد یک است و تغییرات  $\left(\frac{\Delta_{1}+\Delta_{Y}}{Y}\right)$  نیز حول صفر متقارن است، در نتیجه روابط (۲۲) و(۲۳) برقرار خواهند شد. در این بخش برای مقایسهٔ نتایج حاصل از دو روش ماتریس انتقال و ضرایب فرنل، می خواهیم ساختار نوار مربوط به سه تا از بلورهای فوتونیکی با مشخصات اپتیکی متفاوت را بەدست أوريم.

۳. نتايج ۳. ۱. محاسبهٔ ساختار نواری بلور فوتونیکی نوع اول با مشخصات اپتيكي معلوم برای این بلور فوتونیکی که مشخصات اپتیکی آن به قرار زیر است:

$$\varepsilon_{\circ} = \mu_{\circ} = 1, \ \varepsilon_{1} = r, \ \varepsilon_{T} = 1 - \left(\frac{\omega_{ep}}{\omega}\right)^{r},$$
  
 $\mu_{1} = 1 - \left(\frac{\omega_{mp}}{\omega}\right)^{r}, \ \mu_{T} = 1.T, \ d_{1} = 1 \circ mm, \ d_{T} = 0 mm$   
 $\omega_{ep} = 1T GHZ$  که در آن که در آن  $\omega_{mp} = 1 \circ GHZ$  و  $\omega_{mp} = 1 \circ GHZ$  میباشد.  
 $\mu_{1} = 1_{2} \mathcal{K}$ ذاری مقادیر فوق در روابط (۲۲) و(۲۳)، ساختار نواری  
بلور فوق را برای دو حالت TT T

b



**شکل۲**. نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع اول بـرای قطبش TM با استفاده از روش ضرایب فرنل.



**شکل۴.** نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع اول بـرای قطبش TMبا استفاده از روش ماتریس انتقال.

## شکل ۲ و ۳ نمایش داده شدهاند.

در شکل ۲ شاخهٔ بالایی نمودار ساختار نوار برای قطبش TM معروف به گاف براگ است که وابسته به زاویه میباشد و همان طورکه در شکل دیده می شود با افزایش زاویه پهنای آن کم می شود و به شاخهٔ پایینی آن گاف نوار زاویه ای می گویند که این گاف نیز وابسته به زاویه بوده و با افزایش زاویه پهنای آن افزایش یافته است و به دو شاخهٔ پایینی گاف نوارهای تمام سویه می گویند که پهنای آنها با تغییرات زاویه ثابت مانده است. در شکل ۳ نیز به شاخهٔ بالایی نمودار ساختار نوار برای قطبش TE گاف براگ می گویند، همان طورکه در شکل دیده می شود با افزایش زاویه پهنای آن



**شکل۳.** نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع اول بـرای قطبش TE با استفاده از روش ضرایب فرنل.



**شکل**۵. نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع اول بـرای قطبش TE با استفاده از روش ماتریس انتقال.

نیز زیاد می شود و به شاخهٔ پایینی آن گاف نوار زاویه ای می گویند که با افزایش زاویه پهنای آن نیز افزایش یافته است و دو شاخهٔ پایینی هم به گاف نوارهای تمام سویه معروفند که پهنای آنها با تغییرات زاویه تغییری نکرده و ثابت مانده است. حال ساختار نوار بلور فوتونی فوق را با استفاده از روش ماتریس انتقال نیز محاسبه و رسم می کنیم، (شکل ۴ و شکل ۵):

حال اگر نمودارهای ساختار نوار حاصل از روش ضرایب فرنل و روش ماتریس انتقال را برای این بلور با هم مقایسه کنیم [۱۱]، می بینیم که نمودارهای حاصل از دو روش فوق کاملاً با هم همخوانی دارند.



**شکل** ۴. نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع دوم برای قطبش TM با استفاده از روش ضرایب فرنل.

۲. ۲. محاسبهٔ سـاختار نـوار بلـور فوتـونيکی نـوع دوم بـا مشخصات اپتيکی معلوم برای اين بلور فوتونيکی که مشخصات اپتيکی آن به قرار زير است:  $\varepsilon_{\circ} = \mu_{\circ} = 1$ ,  $\varepsilon_{1} = 1$ ,  $\varepsilon_{\gamma}(f) = 1$ ,  $\varepsilon_{1} = 1$ ,  $\varepsilon_{\gamma}(f) = 1$ ,  $\varepsilon_{1} = 1$ ,  $\varepsilon_{\gamma}(f) = 1$ ,  $\frac{\delta^{\gamma}}{\rho_{1} - f^{\gamma}} + \frac{1 \circ^{\gamma}}{1 \sqrt{\delta^{\gamma} - f^{\gamma}}}$ ,  $\mu_{1} = 1$ ,  $\mu_{\gamma} = \beta$  mm آن f فرکانس ميدان تابشی برحسب GHz می باشد.

با جایگذاری مشخصات فوق در روابط (۲۲) و(۲۳)، نمودار ساختار نوار را برای دو حالت TE و TM رسم میکنیم که درنمودارهای زیر بهطور مجزا نمایش داده شدهاند:

در شکلهای ۶ و ۷ شاخهٔ پایینی نمودارها مربوط به گاف نوار ضریب شکست متوسط صفر است که در قطبش TM با افزایش زاویه پهنای آن کم شده است ولی برای قطبش TT مستقل از تغییرات زاویه، پهنای آن ثابت مانده است. شاخهٔ بالایی این گافها نیز در قطبش TM مربوط به گاف ضریب گذردهی الکتریکی صفر میباشد که با افزایش زاویه پهنای آن زیاد شده است ولی در قطبش TT این گاف نوار وجود ندارد و به جای آن، گاف نوار مربوط به ضریب تراوایی مغناطیسی صفر وجود دارد که با افزایش زاویه پهنای آن زیاد شده است و شاخهٔ بالایی این گافها مربوط به گاف نوار براگ است که در قطبش TT با افزایش زاویه پهنای آن کم شده است، ولی برای قطبش TT با افزایش زاویه پهنای آن نیز زیاد شده است. نمودارهای ساختار



**شکل/.** نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع دوم برای قطبش TE با استفاده از روش ضرایب فرنل.

نوار حاصل از روش ماتریس انتقال برای بلور فوق نیز در شکل های ۸ و ۹ ارائه می شوند:

با مقایسهٔ نمودارهای ساختار نوار حاصل از روش ضرایب فرنل و روش ماتریس انتقال [۱۲]، می بینیم که نمودارهای حاصل از دو روش فوق با هم مطابقت کامل دارند.

در شکلهای ۱۰ و ۱۱ همهٔ شاخههای نمودار ساختار نوار برای قطبشهای TE و TM مربوط به گاف نوارهای براگ هستند که وابسته به زاویه میباشند که در قطبش TM با افزایش زاویه ابتدا پهنای گافها کم شده و سپس زیاد میشوند و در قطبش TE برای شاخه بالایی نمودار مربوطه، با افزایش زاویه ابتدا پهنای گاف کم شده و سپس زیاد میشود. برای سایر شاخهها با افزایش زاویه پهنای گافها ابتدا با سرعت کم و سپس با سرعت بیشتری افزایش یافته است.



**شکل۸** نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع دوم برای قطبش TM با استفاده از روش ماتریس انتقال.



**شکل۱۲**. نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع سوم برای قطبش TM با استفاده از روش ماتریس انتقال.



**شکل ۱۰**. نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع سوم برای قطبش TM با استفاده از روش ضرایب فرنل.

نمودارهای ساختار نواری بلور فوق را با استفاده از روش مـاتریس انتقال نیز رسم میکنیم (شکلهای ۱۲ و ۱۳).



**شکل** ۹. نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع دوم برای قطبش TEبا استفاده از روش ماتریس انتقال.



**شکل۱۳.** نمودار ساختار نوار مربوط به بلور فوتونیکی نوع سوم قطبش TE با استفاده از روش ماتریس انتقال.



**شکل۱۱.** نمودار ساختار نوار مربوط به بلـور فوتـونیکی نـوع سـوم برای قطبش TE با استفاده از روش ضرایب فرنل.

اگر نمودارهای ساختار نوار حاصل از دو روش را برای بلور فوق با هم مقایسه کنیم [۱۳]، می بینیم که نمودارهای حاصل از

دو روش کاملاً با هم همخوانی دارند. با محاسبه ساختار نـوار سه نوع بلور فوتونی فوق با دو روش ضرایب فرنل و مـاتریس

مراجع

(1992) 2772.

- N H Liu, S Y Zhu, H Chen, and X Wu, *Phys. Rev.* E 65 (2002) 046607.
- W Li-gang, L Nian-hua, L Qiang, and Z Shi-yao, *Phys. Rev. E* 70 (2004) 016601.
- 10. M Mansuripur, Opt. Phot. News 9, 7 (1998) 53.
- 11. L-G Wang, H Chen, and S-Y Zhu, *Phys. Rev.* B **70** (2004) 245102.
- A Ricardo M L Depine, J Martínez-Ricci, A Monsoriu, E Silvestre, P and Andrés, *Phys. Rev. Lett.* A 364 (2007) 352.
- 13. Z wang, D Liu, Appl. Phys. B 86 (2007) 473.

- 1. S John, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 2486.
- 2. E Yablonovitch, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 2059.
- J D Joannopoulos, S G Johnson, J N Winn, and R D Meade "Photonic Crystals: Molding the Flow of Light", Princeton University Press (2008).
- J D Joannopoulos, R D Meade, and J N Winn, "Photonic Crystals", U. Princeton Press, Princeton (1995).
- 5. P Yeh, A Yariv, and C-S Hong "*Electromagnetic Propagation in periodic stratified media. I. General theory*", Optical Society of America (1977).
- 6. P Yeh, "Optical waves in layered media", John Wiley, New York (1998).
- 7. J B Pendry and A MacKinnon, Phys. Rev. Lett. 69